文章编号: 1673-1549(2011) 02-0218-03

化学镀 N i- P-WC复合镀层的微观结构研究

金永中12,黄勇,姚辉,王龙,徐建,屈强

(1四川理工学院材料与化学工程学院,四川 自贡 643000,2四川理工学院材料腐蚀与防护重点实验室,四川 自贡 643000)

摘 要:采用化学镀方法制备了 Ni-P-WC复合镀层,并通过扫描电子显微镜的二次电子和背散射电子成像模式以及特征 X 射线衍射研究了该复合镀层的微观形貌和元素组成及含量。实验结果表明:在 Ni-P-WC复合镀层中,纳米 WC颗粒与 Ni-P组织结合紧密,WC的总含量约 27wt%;与 Ni-P镀层的光滑平整表面相比, Ni-P-WC复合镀层表面存在由较多凸出的近球形晶粒所形成的 Ni-P胞状组织,其平均粒径约为 2-44m。

关键词: N i= P = WC复合镀层; 化学镀; 微观结构; 元素组成
 中图分类号: TQ 153.2
 文献标识码: A

引言

目前, 在航天航空器的发动机零件、轴类等转动零件、军用枪械等应用领域对 N i基镀层提出了更高耐磨性的要求^[1]。为提高 N i- P合金镀层的硬度, 在化学镀 N i- P合金过程中引入的纳米硬质粒子主要涉及到 A <u>1</u>O₃^[2]、SiC^[3]、金刚 石^[4]、B₄C^[5]、Si₃N₄^[6]等。众所周 知, 碳化钨的化学性质稳定, 其硬度与金刚石相近, 具有 良好耐酸耐碱能力。尽管 WC 硬质粉末在硬质合金领 域已获得广泛应用, 但采用化学镀获得 N i- P- WC 耐 磨镀层的研究在国内外报道较少。

本文通过向 N i- P化学镀溶液中添加纳米 WC制 备了 N i- P-WC复合镀层,研究了在添加纳米 WC粒 子前后复合镀层的微观形貌变化及成分分布。

1 实验部分

1.1 仪器及试剂

扫描电子显微镜 (Tescan3, 捷克); X射线能谱仪 (Bruker, 德国); 投射电镜 (JEM – 100CX, 日本); 镀液试 剂均为分析纯; 纳米 WC (自制); 20碳钢 (10 × 10 × 1.5mm)。

1.2 工艺流程

1.2.1 试样前处理

将碳钢试样在砂纸(100-400#)上打磨光亮;分别

称取 3g N aOH, 3g N a₂ CO₃ 于烧杯中,加 60m l蒸馏水溶 解,再将样品放入烧杯中进行化学除油。最后将试样放 入到 20% 的盐酸溶液中进行酸洗除锈。

1.2.2 化学镀工艺过程

将处理好的碳钢基体放入装有纳米 WC 粉末的镀 液中进行化学镀。为防止 WC 粉末沉降,在施镀过程中 进行连续机械搅拌。实验配方参数及施镀条件如表 1 所示。

表 1 制备 N ⊢ P – WC复合镀层所使用的 配方参数及施镀条件

药品名称或施镀条件	参数值
硫酸镍 (g /L)	25
次亚磷酸钠 (g /L)	30
醋酸钠 (g /L)	14
乳酸 (m1/L)	30
WC粉末 (g/L)	10
PH 值	4 - 5
温度 (℃)	83 - 97
施镀时间 (m in)	60
机械搅拌速率(r/m in)	200 - 300

2 结果与讨论

本实验在化学镀 N i= P = WC镀层中采用了前驱体 法^[7]自制的纳米 WC粉末,其形貌如图 1所示。由图可 知,WC粉末属于不规则结构,存在部分聚集体,其平均

基金项目: 材料腐蚀与防护四川省 (高校)重点实验室项目 (2009CL06)

(作者简介2命內也ら1972)、馬の門州洞中心小剛教授、搏击の赤要外帯際原材對方面的研究引 rights reserved. http://www.cnki.net

收稿日期: 2010-12-16



图 1 纳米WC粉末的 TEM 形貌

粒径小于 100mm。这种 W C 的细小粒径有利于通过化学 镀方法与 N i P 共沉积在基体材料表面。

2.1 镀层微观结构观察

纳米复合镀层的显微组织和结构决定着镀层的性

a

质,为了表征 N i- P- WC复合镀层的组织结构,我们利 用扫描电镜对 N i- P和 N i- P- WC 镀层进行了研究。 从图 2(a)中的 SEM 形貌可知, N i- P 镀层表面除了少 量直线型浅凹槽(施镀前打磨试样留下的划痕缺陷所 致)存在,表面较光滑、致密。整个表面由近似球状的细 小的胞状物组成,其直径大小不一,最大球形晶粒的直 径约 1µm- 2µm。从图 2(b)中 BSE 形貌可知,除凹槽 等几何因素影响外, N i- P 镀层表面颜色衬度基本一致, 说明其成分元素分布均匀。一般地,在背散射扫描模式 下,材料显微组织中的相的颜色衬度与其所含的元素的 平均原子序数有关;当一种相含有较多重金属元素时, 其图像的颜色衬度倾向于呈亮白色;相反,含有较多轻 质金属元素的相,其颜色衬度往往较灰暗^[8]。





(c) Ni-P-WC镀层的SEM形貌

(d) Ni-P-WC镀层的BSE形貌

图 2 施镀 1h后 N i- P和 N i- P - W C 镀层的表面形貌对比

由图 2(c)的 SEM 形貌可知, N i- P-WC复合镀层 表面是由粒径较大的近球形晶粒所形成的胞状组织和 分布其间的大量粒径小于 100nm 的细小粉末颗粒组成。 与 N i- P镀层的平整光滑表面相比, N i- P-WC复合镀 层的表面存在较多凸出的聚集长大的近球形晶粒, 这些 近球形晶粒的平均粒径约为 2 μ m - 4 μ m。分析图 2(d) 的 BSE形貌可知, N i- P-WC 复合镀层表面存在大量 粒径小于 100nm 的细小粉末颗粒, 其颜色衬度呈亮白 色。根据 BSE成像原理, 可判断这些纳米粉末就是伴随 N i和 P元素沉积到基体表面的 WC颗粒; 而颜色呈灰色 的胞状组织是原子序数较小的 N i- P组织。 通过磨削抛光 N i- P-WC 镀层的表面, 可以更清 楚地观察到纳米 WC颗粒在 N i- P组织中的分布, 如图 3的 BSE形貌所示。研究发现, 复合镀层表面布满了纳 米 WC颗粒, 且纳米 WC颗粒与基体结合紧密, 说明大量 的纳米 WC颗粒已经通过化学镀较好沉积进入到了 N i - P组织中。另外在复合镀层表面出现了 WC粉末团聚 的现象, 这可能是因为纳米 WC颗粒密度大且比表面能 高, 在镀液中极易团聚和沉降, 即使在施镀时不断进行 搅拌也不能将它们完全的分散。因此, 有必要在以后的 实验中采用超声波振荡和对 WC进行表面改性来改善 镀液中 WC颗粒的分散性。



图 3 施镀 1h后 N⊢P-WC镀层经过 磨削抛光后的 BSE形貌

2.2 镀层表面元素分析

表 2 Ni-P镀层和 Ni-P-WC镀层的元素组成及含量

元素组成及含量 (w t %)	试样名称	
	N ⊢ P 镀层	N i- P-WC 镀层
N i	78.83	63. 60
Р	11. 35	7.88
W	-	15.86
С	-	11. 34
Fe	9.82	1 32

为了分析 N_i- P-WC镀层中元素分布,我们利用 X 射线能谱仪分别测定了 N_i- P镀层 (图 2b所示区域)和 N_i- P-WC镀层 (图 2d所示区域)的元素组成及含量, 如表 2所示。在 N_i- P镀层中,主要由 N_i和 P元素组 成,而且 P元素具有较高浓度,其质量百分含量为 11.35 wt%。另外,在 N_i- P镀层还检测到 Fe元素的存在。 根据 X特征射线能穿透基体的最大深度(约十几微米), 可知镀层厚度较薄,致使基体材料中 Fe元素的特征 X 射线信号能够被能谱仪检测到。在 N_i- P-WC镀层中, N_i和 P作为镀层基本元素,其总含量大于 70 wt%,同 时有微量的 Fe元素(1.32 wt%)存在。值得注意的是, 在镀层中检测到较多 W和 C元素的存在,WC的总含量 约 27 wt%。结合图 2(d)和图 3中的 BSE形貌可知,大 量的纳米 WC颗粒已经通过化学镀过程沉积到 N_i- P 镀层中,形成了 N_i- P-WC复合镀层。 3 结 论

(1)通过化学镀的方法制备了 Ni- P-WC复合镀 层,其中 WC的总含量约 27 wt %。

(2)与 N i- P 镀层的光滑平整表面相比, N i- P WC复合镀层表面存在较多凸出的近球形晶粒所形成的
 N i- P 胞状组织,其平均粒径约为 2^µm - 4^µm,

(3)纳米 WC 颗粒与 Ni-P 镀层结合紧密,但 WC 粉末存在局部团聚。

参 考 文 献:

- [1] 陈天玉. 复合镀镍和特种镀镍 [M]. 北京: 化学工业出 版社, 2009
- [2] Marshall G W, Lewis D B, Clayton D, et al The electrodeposition of Ni-P-Al₂O₃ deposits [J]. Surface and Coatings Techno bgy, 1997, 96(2-3): 353-358
- [3] Gao JQ, Liu L, Wu Y T, et al Electroless N iP-SiC composite coatings with superfine particles [J]. Surface and Coatings T echno bgy, 2006, 200(20-21): 5836-5842
- [4] Xu H, Yang Z, Li M-K, et al Synthesis and properties of electroless N iP-N anometer Diamond composite coatings
 [J]. Surface and Coatings Technology, 2005, 191 (2-3): 161-165
- [5] Ebrahin ianHosseinabadi M, Azari Dorcheh K, Moonir Vaghefi S M. W ear behavior of electroless NiP-B₄C composite coatings[J]. W ear, 2006, 260(1-2): 123-127
- [6] Balaraju J N, Ezhil Selvi V, Rajam K S Electrochemical behavior of low phosphorus electroless N rP-S jN₄ composite coatings [J]. M aterials Chemistry and Physics 2010 120(2-3): 546-551.
- [7] Jin Y, Liu Y, Wang Y, et al Synthesis of (T; W, Mo V)
 (C, N) nanocomposite powder from novel precursors[J]. Int Journal of Refractory M etals & Hard M aterials 2010 28 541-543
- [8] 陈世朴, 王永瑞. 金属电子显微分析 [M]. 北京: 机械工 业出版社, 1982

Study on the Microstructure of Electroless NiP-WC Composite Coatings

JN Yong-zhong^{1,2}, HUANG Yong¹, YAOHu¹, WANG Long¹, XU Jian¹, QUQ iang¹

(1. School of Material and Chemical Engineering Sichuan University of Science & Engineering Zigong 643000 China

2 Key Laboratory of Material Corrosion and Protection of Sichuan Colleges and University Zigong 643000, China)

Abstract N iP-WC composite coatings were prepared by electroless plating method (EPM). The surface topography of N iP-WC coatings was investigated by SEM and BSE mode and the elemental composition and amount were measured by EDS. The results show that nano-WC powders with 27 wt % have combined intimately with N iP system in N iP-WC composite coatings. Compared with the smooth surface of N iP coatings, there is a cellular N iP structure in the form of convex sphere-like crystalline with the average size of 2-4 µm in the surface of N iP-WC composite coatings.

Key words N rPWC composite coatings, electroless plating microstructue, elemental composition © 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net